T165714

ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องสปัตเตอริงขนาดอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 6 ส่วน คือ (1) ภาชนะสุญญากาศ (2) ระบบปั้มสุญญากาศ กำลังไฟฟ้า (4) คาโทคและเป้าสารเคลือบ (5) ชุดควบคุมการไหลของก๊าซ และ (6) ระบบ น้ำหล่อเย็น ภาชนะสุญญากาศทำจากสเตนเลสหนา 20 มิลลิเมตร และมีปริมาตรประมาณ 257 ลิตร เป้าสารเคลือบมี 2 เป้า แต่ละเป้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว และติดอย่บน คาโทคแต่ละตัวในด้านตรงข้ามกันภายในภาชนะสูญญากาศ ระบบปั้มสูญญากาศ ประกอบด้วย โรตารีปั๊ม (รุ่น Edwards 28) และปั๊มแพร่ไอน้ำมัน (รุ่น Levbold 3000) โดยสามารถปั๊มให้ได้ความดันภายในภาชนะสุญญากาศลงถึง 10 5 มิลลิบาร์ ภายในเวลา 30 นาที สปัตเตอริงก๊าซที่ใช้เป็นก๊าซอาร์กอนที่มีความบริสุทธิ์ 99.999% ส่วนก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ถูกใช้เป็นรีแอคทีฟก๊าซในการเคลือบฟิล์มบาง อะลูมิเนียมออกไซด์ และไททาเนียมในไตรด์ ตามลำดับ ในการควบคุมการไหลของก๊าซทั้ง 3 ชนิด ได้ใช้ mass flow controller (รุ่น MKS 247) ฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al₂O₂) และฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ (TiN) ถูกนำมาวิเคราะห์โดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ และรามานสเปกโตรมิเตอร์

TE165714

A d.c. planar magnetron sputtering system of industrial scale has been designed and developed. The sputtering system consists of six main parts, i.e. vacuum chamber, vacuum pumping system, d.c. power supply, cathodes and targets, gas flow controller and water cooling system. The vacuum chamber was constructed from stainless steel, 20 mm thick, and the volume of the chamber was approximately 257 litre. Two sputtering targets, each of 5 in. diameter, were attached oppositely on two cathodes of the vacuum chamber. Pumping was done with an Edwards 28 rotary pump and a Leybold 3000 oil diffusion. This system was capable of reaching 10⁻⁵ mbar chamber pressure after 30 min. Argon of 99.999% purity was used as the sputtering gas. Oxygen and nitrogen of 99.99% purity were used as the reactive gas for Al₂O₃ and TiN thin film coating, respectively. All three gas flow rates were controlled by MKS 247 mass flow controller. The Al₂O₃ and TiN thin films were, then, characterized by XRD and Raman spectrometer.